

刻蚀液中HF和H₂O₂的摩尔分数对Ag辅助化学刻蚀Si形貌的影响

贺春林¹⁾, 杨雪飞¹⁾, 马国峰¹⁾, 王建明¹⁾, 赵栋梁²⁾, 才庆魁¹⁾

1) 沈阳大学辽宁省先进材料制备技术重点实验室, 沈阳 110044

2) 北京钢铁研究总院功能材料研究所, 北京 100081

EFFECT OF MOLE FRACTION OF HF AND H₂O₂ ON MORPHOLOGY OF POROUS SILICON FORMED BY Ag ASSISTED CHEMICAL ETCHING

HE Chunlin¹⁾, YANG Xuefei¹⁾, MA Guofeng¹⁾, WANG Jianming¹⁾, ZHAO Dongliang²⁾, CAI Qingkui¹⁾

1) Liaoning Provincial Key Laboratory of Advanced Materials, Shenyang University, Shenyang 110044

2) Research Institute of Functional Materials, Central Iron & Steel Research Institute, Beijing 100081

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(15\)](#)

版权所有 © 2008 《金属学报》编辑部

地址: 沈阳市文化路72号, 中国科学院金属研究所(110016)

电话: +86-024-23971286, 传真: +86-024-23843760 E-mail: jsxb@imr.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn

美女图片

美女 美女美女 美女美女